2020年中国磁控溅射靶材产业分析报告-市场运营态势与发展前景研究

报告大纲

观研报告网
www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2020年中国磁控溅射靶材产业分析报告-市场运营态势与发展前景研究》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：http://baogao.chinabaogao.com/jinshuzhipin/520108520108.html

报告价格：电子版: 8200元　纸介版：8200元　电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联 系 人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

磁控溅射是物理气相沉积（Physical Vapor Deposition，PVD）的一种。超大规模集成电路制造过程中要反复用到的溅射（Sputtering）工艺属于物理气相沉积（PVD）技术的一种，是制备电子薄膜材料的主要技术之一，它利用离子源产生的离子，在高真空中经过加速聚集，而形成高速度能的离子束流，轰击固体表面，离子和固体表面原子发生动能交换，使固体表面的原子离开固体并沉积在基底表面，被轰击的固体是用溅射法沉积薄膜的原材料，称为磁控溅射靶材。

磁控溅射靶材工作原理示意图资料来源：公开资料整理

一般来说，磁控溅射靶材主要由靶坯、背板等部分构成，其中，靶坯是高速离子束流轰击的目标材料，属于溅射靶材的核心部分，在磁控溅射镀膜过程中，靶坯被离子撞击后，其表面原子被溅射飞散出来并沉积于基板上制成电子薄膜；由于高纯度金属强度较低，而磁控溅射靶材需要安装在专用的机台内完成溅射过程，机台内部为高电压、高真空环境，因此，超高纯金属的磁控溅射靶坯需要与背板通过不同的焊接工艺进行接合，背板起到主要起到固定磁控溅射靶材的作用，且需要具备良好的导电、导热性能。磁控溅射靶材的种类较多，即使相同材质的溅射靶材也有不同的规格。按照不同的分类方法，能够将磁控溅射靶材分为不同的类别，主要分类情况如下：

磁控溅射靶材分类 资料来源：《湖南有色金属》，观研天下数据中心整理

我国主要靶材供应情况 资料来源：公开资料整理

国内磁控溅射靶材供应目前已经有所起色，半导体以铝靶材为主，铜靶材正在突破；显示靶材以钼靶、ITO靶材为主。截至2018年，国内靶材技术和市场的进展大致如下：

半导体靶材：国内江丰电子等已开始批量供应铝靶材；而作为铝靶材的可能替代品种铜靶材，目前国内企业已着手突破，如有研新材公告称12寸Cu靶已在中芯国际、武汉新芯、上海华力、厦门联芯部分形成批量销售（有研新材2017年报）；预计有望在2019年放量。

显示靶材：目前国内企业主要涉及钼靶材和ITO品种。钼靶材16-17年在京东方、华星光电以及台湾部分显示企业多条线完成测试，17-18年已开始批量供货（隆华节能2018中报）。而ITO靶材制备难度稍大，17-18年以测试为主， 18年开始有小批量供货。

磁控溅射靶材产业需要基础设施配套、产业链完善、劳动力富足、资源丰富、交通网络好、政策宽松等要求，以上各方面较为完善的区域，有利于企业在获得原材料等方面以较低成本获得，因此国内的主要磁控溅射靶材企业分布在华东、华北、华中地区。

中国报告网是观研天下集团旗下的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提供商与综合行业信息门户。《2020年中国磁控溅射靶材产业分析报告-市场运营态势与发展前景研究》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【报告大纲】

第一章 宏观经济环境分析
第一节 全球宏观经济分析
一、2017-2020年全球宏观经济运行概况
二、2020-2026年全球宏观经济趋势预测
第二节 中国宏观经济环境分析
一、2017-2020年中国宏观经济运行概况
一、中国GDP增长情况分析
二、工业经济发展形势分析
三、社会固定资产投资分析

四、全社会消费品总额
五、城乡居民收入增长分析
六、居民消费价格变化分析
七、对外贸易发展形势分析
二、2020-2026年中国宏观经济趋势预测
第三节 磁控溅射靶材行业发展概述
一、磁控溅射靶材定义
二、磁控溅射靶材应用
第四节 磁控溅射靶材行业发展概况
一、全球磁控溅射靶材行业发展概况
二、磁控溅射靶材国内行业现状阐述

第二章 2017-2020年全球磁控溅射靶材行业供给情况分析及趋势
第一节 2017-2020年全球磁控溅射靶材行业市场供给分析
一、磁控溅射靶材整体供给情况分析
二、磁控溅射靶材重点区域供给分析
第二节 磁控溅射靶材行业供给关系因素分析
一、需求变化因素
二、政策变动因素
第三节 2020-2026年全球磁控溅射靶材行业市场供给趋势
一、磁控溅射靶材整体供给情况趋势分析
二、磁控溅射靶材重点区域供给趋势分析

第三章 2017-2020年中国磁控溅射靶材市场供需分析
第一节 2017-2020年磁控溅射靶材产能分析
一、2017-2020年中国磁控溅射靶材产能回顾
二、2018年中国磁控溅射靶材产能预测
三、2017-2020年中国磁控溅射靶材产能利用率分析
第二节 2017-2020年磁控溅射靶材产量分析
一、2017-2020年中国磁控溅射靶材产量回顾
二、2018年中国磁控溅射靶材产量预测
三、2017-2020年中国磁控溅射靶材增长率
第三节 2017-2020年磁控溅射靶材市场需求分析
一、2017-2020年中国磁控溅射靶材市场需求量回顾
二、2018年中国磁控溅射靶材市场需求量预测

第四章 中国磁控溅射靶材行业所属行业运行数据监测
第一节 中国磁控溅射靶材所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国磁控磁控溅射靶材所属行业产销与费用分析
一、产成品分析
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
六、销售成本分析
七、销售费用分析
八、管理费用分析
九、财务费用分析
第三节 中国磁控磁控溅射靶材所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析

第五章 中国磁控溅射靶材行业下游应用分析
第一节 磁控溅射靶材平面显示行业发展分析
一、平面显示发展规模分析
二、平面显示市场格局分析
三、磁控溅射靶材对平面显示行业的影响分析
四、磁控溅射靶材平面显示行业的发展趋势
五、磁控靶材平面显示行业发展规模预测
第二节 磁控溅射靶材装饰用品行业发展分析
一、装饰用品发展规模分析
二、装饰用品市场格局分析
三、磁控溅射靶材对装饰用品行业的影响分析
四、磁控溅射靶材装饰用品行业的发展趋势
五、磁控靶材装饰用品行业发展规模预测
第三节 磁控溅射靶材集成电路行业分析

一、集成电路发展规模分析
二、集成电路市场格局分析
三、磁控溅射靶材对集成电路行业的影响分析
四、磁控溅射靶材集成电路行业的发展趋势
五、磁控靶材集成电路行业发展规模预测

第六章 2017-2020年磁控溅射靶材行业相关行业市场运行综合分析
第一节 2017-2020年磁控溅射靶材行业上游运行分析
一、行业上游介绍
二、行业上游发展状况分析
三、行业上游对磁控溅射靶材行业影响力分析
第二节 2017-2020年磁控溅射靶材行业下游运行分析
一、行业下游介绍
二、行业下游发展状况分析
三、行业下游对磁控溅射靶材行业影响力分析

第七章 磁控溅射靶材行业竞争格局分析
第一节 磁控溅射靶材行业集中度分析
一、磁控溅射靶材市场集中度分析
二、磁控溅射靶材企业集中度分析
三、磁控溅射靶材区域集中度分析
第二节 磁控溅射靶材行业竞争格局分析
一、磁控溅射靶材行业竞争分析
二、中外磁控溅射靶材产品竞争分析
三、国内外磁控溅射靶材竞争分析
四、我国磁控溅射靶材市场竞争分析
五、我国磁控溅射靶材细分市场集中度分析
六、国内主要企业动向

第八章 重点企业经营状况分析
第一节 韶关市欧莱高新材料有限公司
一、公司简介
二、公司运营情况
三、公司资产规模与优劣势分析
第二节 河北东同光电科技有限公司

一、公司简介
二、公司运营情况
三、公司资产规模与优劣势分析
第三节 惠州市拓普金属材料有限公司
一、公司简介
二、公司运营情况
三、公司资产规模与优劣势分析
第四节 漳州市合纵镀膜材料科技有限公司
一、公司简介
二、公司运营情况
三、公司资产规模与优劣势分析
第五节 广州市尤特新材料有限公司
一、公司简介
二、公司运营情况
三、公司资产规模与优劣势分析
第六节 广西晶联光电材料有限责任公司
一、公司简介
二、公司运营情况
三、公司资产规模与优劣势分析
第七节 深圳市塔吉特科技有限公司
一、公司简介
二、公司运营情况
三、公司资产规模与优劣势分析
第八节 深圳市众诚达应用材料科技有限公司
一、公司简介
二、公司运营情况
三、公司资产规模与优劣势分析
第九节 攀时(上海)高性能材料有限公司
一、公司简介
二、公司运营情况
三、公司资产规模与优劣势分析
第十节 广东先导稀材股份有限公司
一、公司简介
二、公司运营情况
三、公司资产规模与优劣势分析

第十一节 洛阳高新四丰电子材料有限公司
一、公司简介
二、公司运营情况
三、公司资产规模与优劣势分析
第十二节 航天长征睿特科技有限公司
一、公司简介
二、公司运营情况
三、公司资产规模与优劣势分析
第十三节 光洋化学应用材料科技（昆山）有限公司
一、公司简介
二、公司运营情况
三、公司资产规模与优劣势分析
第十四节 福建阿石创新材料股份有限公司
一、公司简介
二、公司运营情况
三、公司资产规模与优劣势分析
第十五节 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司
一、公司简介
二、公司运营情况
三、公司资产规模与优劣势分析
第十六节 宁波江丰电子材料股份有限公司
一、公司简介
二、公司运营情况
三、公司资产规模与优劣势分析
第十七节 宁夏东方钽业股份有限公司
一、公司简介
二、公司运营情况
三、公司资产规模与优劣势分析
第十八节 安泰科技股份有限公司
一、公司简介
二、公司运营情况
三、公司资产规模与优劣势分析

第九章 中国磁控溅射靶材产业投资潜力与策略规划
第一节磁控溅射靶材产业发展前景预测

一、产业发展环境分析
（1）政策支持分析
（2）技术推动分析
（3）市场需求分析
二、产业发展前景预测
三、产业发展趋势分析
（1）总体发展趋势
（2）技术发展趋势
（3）竞争格局趋势
（4）应用进展趋势
第二节 磁控溅射靶材产业投资潜力分析
一、产业投资现状分析
二、产业投资主体分析
（1）产业投资主体构成
（2）各投资主体投资优势
三、产业投资切入方式
第三节磁控溅射靶材产业投资策略规划
一、产业投资机会分析
二、产业投资领域策略
（1）平面显示领域
（2）装饰用品领域
（3）集成电路领域

第十章 2020-2026年中国磁控溅射靶材行业发展预测分析
第一节 2020-2026年中国磁控溅射靶材产业宏观预测
一、2020-2026年中国磁控溅射靶材行业宏观预测
二、2020-2026年中国磁控溅射靶材工业发展展望
三、中国磁控溅射靶材业发展状况预测分析
第二节 2020-2026年中国磁控溅射靶材市场形势分析
一、2020-2026年中国磁控溅射靶材生产形势分析预测
二、影响中国磁控溅射靶材市场运行的因素分析
第三节 2020-2026年中国磁控溅射靶材市场趋势分析
一、2020-2026年中国磁控溅射靶材市场趋势总结
二、2018-2013年中国磁控溅射靶材发展趋势分析
三、2020-2026年中国磁控溅射靶材市场发展空间

四、2020-2026年中国磁控溅射靶材产业政策趋向

更多好文每日分享，欢迎关注公众号

详细请访问：http://baogao.chinabaogao.com/jinshuzhipin/520108520108.html